



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان :

روشهای نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپرهیدروفوب)

استاد راهنما :

نگارش:

چکیده

| | |
|----|--|
| ۱ | فصل ۱ معرفی سطوح سوپر آبگریز |
| ۲ | ۱-۱. مقدمه |
| ۳ | ۲-۱. زیر کردن یک ماده با انرژی سطحی پایین |
| ۴ | ۳-۱-۱. فلئورو کربنها |
| ۴ | ۳-۲-۱. مواد آلی |
| ۵ | ۳-۳-۱. مواد غیر آلی |
| ۷ | ۴-۱. ساخت یک پایه زبر و اصلاح آن بوسیله مواد با انرژی سطحی پایین |
| ۹ | ۴-۲-۱. نقش اندازی |
| ۱۰ | ۴-۳-۱. فرایند سل ژل |
| ۱۱ | ۴-۳-۲. تجمع کلوئیدی و لایه به لایه (LBL) |
| ۱۲ | ۴-۳-۳-۱. واکنش و نشت الکتروشیمیایی |
| ۱۳ | ۴-۳-۳-۲. روشهای دیگر |
| ۱۵ | ۴-۳-۴. نتیجه گیری |
| ۱۶ | |
| ۱۷ | |

فصل ۲ تکنیکهای تغییر خاصیت مرطوب شوندگی

| | |
|----|--|
| ۱۸ | ۱-۲. مقدمه |
| ۱۹ | ۲-۱. مرطوب شوندگی سطح |
| ۱۹ | ۲-۲. هیسترزیس |
| ۲۱ | ۲-۳. مرطوب شوندگی روی سطوح سوپر آبگریز حالت Wenzel و Baxter-Cassie |
| ۲۱ | ۲-۴-۱. مرطوب شوندگی روی سطوح سوپر |
| ۲۴ | ۲-۴-۲ (1936) Wenzel. |
| ۲۵ | ۲-۴-۲ Cassie-Baxter. |
| ۲۹ | ۲-۴-۳. تهیه سطوح سوپر آبگریز |
| ۲۹ | ۱-۵-۱. تکنیکهای تغییر خاصیت مرطوب شوندگی سطوح سوپر آبگریز |
| ۲۹ | ۱-۱-۵-۲. مکانیکی |
| ۳۱ | ۲-۱-۵-۲. معناطیسی |
| ۳۲ | ۳-۱-۵-۲. شیمیایی |
| ۳۲ | ۴-۱-۵-۲. دما |
| ۳۳ | ۵-۱-۵-۲. اثر دما و pH بطور همزمان |
| ۳۴ | ۶-۱-۵-۲. نوری |
| ۳۹ | ۶-۲. EWOD. |
| ۳۹ | ۱-۶-۲. تئوری |
| ۴۰ | ۲-۶-۲. عملکرد نوری EWOD |
| ۴۳ | ۳-۶-۲. EWOD برای جابجایی میکرو قطره ها: |
| ۴۵ | ۴-۶-۲. کاربردهای Lab on chip |
| ۴۷ | ۷-۲. مرطوب شوندگی بازگشت ناپذیر روی سطوح سوپر آبگریز |
| ۴۹ | ۸-۲. مرطوب شوندگی الکتریکی بازگشت پذیر روی سطوح سوپر آبگریز |

فصل ۳ روشهای ساخت سطوح سوپر آبگریز

| | |
|----|---|
| ۵۲ | ۱-۳. روشهای ساخت سطوح سوپر آبگریز |
| ۵۳ | ۲-۳. ساخت سطوح سوپر آبگریز از لایه سیلیکونی و الکیل سیلان بر روی پنبه |

| | | |
|-------|---|----|
| ۱-۲-۳ | تهیه سیلیکاصل | ۵۴ |
| ۲-۲-۳ | عملیات بر روی پارچه های پنبه ای | ۵۴ |
| ۳-۲-۳ | و اکنشاهای فرایند سل ژل | ۵۵ |
| ۴-۲-۳ | تاثیر غلط اسید هیدروکلریک بر اندازه ذرات | ۵۵ |
| ۵-۲-۳ | ارتباط بین شرایط عملیات و زاویه تماس | ۵۶ |
| ۶-۲-۳ | تغییر مورفولوژی سطح | ۵۷ |
| ۷-۲-۳ | فرایند خود تجمعی ماده HDTMS بر روی سطح سیلیکا | ۵۹ |
| ۳-۲ | ساخت سطح فیلمی نانو رشته ای سوپر آبگریز از جنس اکسید روی به روش رسندگی | ۶۰ |
| ۱-۳-۳ | ساخت فیلمهای رشته ای اکسید روی | ۶۱ |
| ۲-۳-۳ | ساخت فیلمهای اکسید روی مسطح | ۶۲ |
| ۳-۳-۳ | اصلاح با FAS | ۶۲ |
| ۴-۳-۳ | مورفولوژی و خاصیت آبگریزی فیلمهای رشته ای | ۶۲ |
| ۵-۳-۳ | داده های XPS مربوط به فیلمهای رشته ای | ۶۶ |
| ۶-۳-۳ | مورفولوژی و آبگریزی فیلمهای مسطح ZnO که با FAS اصلاح شده | ۶۷ |
| ۷-۳-۳ | زبری فیلمهای رشته ای مسطح ZnO که با FAS اصلاح شده اند | ۶۷ |
| ۴-۳ | نشست فیلمهای نازک سوپر آبگریز تفلون روی رشته های سلولوزی از طریق لیزر. | ۶۹ |
| ۱-۴-۳ | مورفولوژی | ۷۰ |
| ۲-۴-۳ | ترکیب شیمیایی | ۷۱ |
| ۳-۴-۳ | اندازه گیری زاویه تماس | ۷۲ |
| ۵-۳ | پوشش دهی فتوکاتالیستهای TiO ₂ روی غشاء متخلخل و سوپر آبگریز تفلون از طریق یک روش نشست یونی و عملکرد خود پاک کنندگی ایجاد شده | ۷۳ |
| ۶-۳ | پوشش پارچه پنبه ای سوپر آب گریز مبتنی بر لایه پیچیده نانوذرات سیلیکا و ماده پر فلوروسنیلات آمونیوم چهار ظرفیتی پیوند دهنده سیلان | ۷۷ |

فصل ۴ اثر لوتوس

| | | |
|-------|---|----|
| ۱-۴ | اثر لوتوس | ۸۰ |
| ۲-۴ | لوتوس مصنوعی با استفاده از یک اختراع ثبت شده در ۱۹۴۵ و یک پارچه تجاری | ۸۱ |
| ۳-۴ | خود تمیز کنندگی سطوح با استفاده از اثر نیلوفر آبی | ۸۲ |
| ۴-۳-۴ | کاربردهای اثر نیلوفر آبی | ۸۴ |
| ۵-۳-۴ | اسپری های موقتی اثر نیلوفر آبی برای سطوح گوناگون | ۸۷ |
| ۶-۳-۴ | اثر نیلوفر آبی روی سطوح پلیمر | ۹۱ |
| ۷-۳-۴ | سطح کاملاً پلیمری | ۹۳ |
| ۸-۳-۴ | استراتژی ها برای بدست آوردن سوپر هیدروفوبیکی با استفاده از پلیمرها | ۹۴ |
| ۹-۳-۴ | هیبریدهای آبی / سفالی | ۹۴ |
| ۱۰ | تکنولوژی ساخت | ۹۵ |
| ۱۱ | تزریق قالب گیری | ۹۵ |
| ۱۲ | اکستروژن (فشار کاری)، شکل دهی گرمایی | ۹۷ |
| ۱۳ | عمل بعد از کالاهای پلاستیکی | ۹۸ |

منابع انگلیسی

| | |
|-----|--|
| ۱۰۰ | |
|-----|--|

چکیده انگلیسی

| | |
|-----|--|
| ۱۰۲ | |
|-----|--|

فهرست جداول

| | |
|----|--|
| ۲ | فصل ۱ معرفی سطوح سوپر آبگریز |
| ۱۸ | فصل ۲ تکنیکهای تغییر خاصیت مرطوب شوندگی |
| ۵۰ | جدول ۱-۲. شرایط رشد نانووایرهای سیلیکونی |
| ۵۲ | فصل ۳ روشهای ساخت سطوح سوپر آبگریز |
| ۵۵ | جدول ۱-۳. تیبه سیلیکاصل ها با اندازه ذرات مختلف |
| ۵۶ | جدول ۲-۳. زوایای تماس آب در نمونه های پنبه. نمونه های I-V با سیلیکاصل ۱-۵ و محلول اتانول از HDTMS هیدرولیز شده اصلاح شده و نمونه VI با محلول اتانول از HDTMS هیدرولیز شده اصلاح شده است. |
| ۶۳ | جدول ۳-۳. مشخصات فیلمهای رشته ای حاصله |
| ۶۴ | جدول ۳-۴. خواص محلولهای PVA و استات روی / PVA |
| ۸۰ | فصل ۴ اثر لوتوس |
| ۹۰ | جدول ۴-۱. اندازه ذره پخش شده |

- ### فصل ۱ معرفی سطوح سوپر آبگریز
۱. عکسهای SEM از سطوح سوپر آبگریز که از زیر کردن مواد فلورینه شاخته شده. (a) فیلم با الگوی زنبروی (نمای بالایی و برش عرضی) که با محلولی از پلیمر تحت شرایط مرطوب ریختگری شده (در ضمیمه قابل مشاهده است) (b) فیلم متخلخل PPy که از پلیمریزاسیون الکتریکی و شیمیایی و انتقال از حالت آبگریز شاخته شده است ۲
۲. عکسهای SEM از سطوح سوپر آبگریز که از زیر کردن مواد با پایه سیلیکون بدست آمده است. (a) سطح PDMS که با لیزر پالسی CO₂ اصلاح شده (b) سطح PDMS شبیه به برگ لوتوس بانانو ریختگری mat رشتہ ای الکتروبات (c) PS-PDMS / PS و قطره های روی آن. (d) سطح PS-PDMS که از یک محلول ۵ mg/ml دی متیل فرمامید ریختگری شده ۳
۳. عکسهای SEM از سطوح سوپر آبگریز که از طریق زیر کردن مواد آلی شاخته شده است. (a) ساختارهای کریستالی like – floral (b) سطح PS که از رسنگی الکترواستاتیک و اسپری کردن ساخته شده است. (c) نانورشته های PS هم راستا که از اکسید الومینیوم آندی نانومخلخل نتیجه شده. (d) فیلم پلی آکریلیک پیروز با زیری دوگانه که از پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی شاخته شده ۴
۴. تصاویر توپوگرافیکی دو و سه بعدی از (a) فیلم پلی الکتروولیت (b) فیلم پلی الکتروولیت نقش اندازی شده به مدت ۶۰ دقیقه (c) فیلم پلی الکتروولیت نقش اندازی شده و پوشش داده با نانوذرات SiO₂ (d) پوشش داده شده با سیلان شبه فلورینه. یک تصویر از قطره آب بر روی سطح Specimen نیز جهت بازنگاری خواص مرطوب شوندگی آمده است ۵
۵. شکل ۵ - تصاویر توپوگرافیکی AFM از فیلم پلی الکتروولیت نقش اندازی شده در زمانهای مختلف ۶
۶. عکسهای SEM از سطوح سوپر آبگریز که از زیر کردن مواد غیر آلی بست آمده است. (a) نانورودهای ZnO هم راستا که از روش حلایت دو مرحله ای تهیه شده. ضمایم الگوی XRD و انتقال فیلمهای نانورود از آبگریزی را نشان میدهد. (b) فیلم نانورود TiO₂ و یک برجستگی در اصلاح پرتویی ۷
۷. یک سطح سوپر آبگریز که از روش نقش اندازی و لیتوگرافی تولید شده است. (a) یک عکس AFM از سطوح PET پس از اصلاح اکسیژن پلاسم، پوشش داده شده (b) عکس SEM سطوح الومینیوم که با نقش انداز جای Beck، به مدت ۱۵ s در دمای اتفاق نقش اندازی شده است. و شکل قطره روی سطح پس از پوشش با فلوروالکریل سیلان. (c) عکس SEM از فیلم طلا که در سطح کره زیر میکرومتری دچار نشست الکترونی شده. (d) عکس SEM از نانوبرجستگی ها پس از آبگریز کردن. قطر اصلی برجستگیها حدود ۱۲۰nm است ۸
۸. سطوح سوپر آبگریز که با فرایندسل ژل تهیه شده است. (a) عکس SEM فوم سل- ژل متیل تری اتوکسی سیلان. ضمایم: فنول فتالات در آب روی فوم سل - ژل که در دمای ۳۹°C درجه (چپ) و ۴۰°C درجه (راست) تحت حرارت قرار گرفته است. (b) عکس AFM از فیلم سل- ژل شامل ۳% وزنی سیلیکای کلوئیدی. ناحیه عکس: ۵ μm² است. ضمایم چگالش سطحی آب را روی این فیلم نشان میدهد ۹
۹. سطوح سوپر آبگریز با زیری دوگانه که از روش (a) همنهشت لایه به لایه و (b) همنهشت کلینیدی ساخته شده است ۱۰
۱۰. عکسهای SEM از سطوح سوپر آبگریز که از واکنش و نشست الکتروشیمیایی و یا chemical bath deposition ساخته شده است. (a) گروههای رگه ای طلا که که روی یک الکترود ITO که با پلی الکتروولیت چندلایه اصلاح شده تشکیل شده است. (b) سطح مس با زیری دوگانه و قطره روی آن. (c) سطح مس پس از واکنش الکتروشیمیایی با گاز سولفور. (d) فیلمهای نانوپین BCH-LA و زاویه تماس در ضمیمه نشان داده شده است ۱۱
۱۱. سطوح سوپر آبگریز از طریق اصلاح mat های رشتہ ای الکتروباتقه شده با پلیمر فلورینه شده بدست آمده نمودار تاثیر مورفولوژی سطح روی زاویه تماس را نشان میدهد. (b) عکس SEM از نانولوله های کربنی پوشش داده شده با CNT ZnO. ضمایم یک TEM از ZnO که روی CNT های تک پوششی و زاویه تماس روی سطح را نشان میدهد ۱۲
- ### فصل ۲ تکنیکهای تغییر خاصیت مرطوب شوندگی
۱۲. قطره آب که بر روی دو سطح با انرژی متفاوت ریخته شده است. (a) سطح مرطوب شونده (θ<90°). (b) سطح غیر مرطوب شونده (θ>90°) ۱۳
۱۳. عملکرد نیروهای سطحی روی خط تماس سه فازی در مورد یک قطره مایع که روی یک پایه قرار گرفته است ۱۴
۱۴. زوایای پسرفت Θ_R و پیشرفت Θ_A برای قطره مایع روی سطح شیدار ۱۵
۱۵. عکس SEM از بال پروانه ۱۶
۱۶. سطوح سوپر آبگریز: (a) Cassie- Baxter (b) Wenzel ۱۷

- شکل ۶-۲. نمایش تفاوت بین حالات Wenzel و Cassie-Baxter (a) پس از ریخته شدن قطره روی سطح، (b) پس از تبخیر ۲۳
- شکل ۶-۳. زاویه تماس ظاهری بر طبق زاویه Young (Wenzel رابطه) ۲۴
- شکل ۶-۴. سطح مسطح که از دو ماده با ساختار شیمیایی متفاوت و ناهمجور تشکیل شده است ۲۵
- شکل ۶-۵. زاویه تماس ظاهری بر طبق زاویه Young (Cassie-Baxter رابطه) ۲۶
- شکل ۶-۶. همزمانی دو حالت سوپرآبگریزی. برای آبگریزی ضعیف ($\cos \theta < \cos \theta_c$) زاویه تماس ظاهری از نظر تئوری با رابطه Wenzel داده میشود در حالیکه برای آبگریزی شدید ($\cos \theta > \cos \theta_c$) زاویه تماس ظاهری از رابطه Cassie-Baxter پیروی میکند. به هر حال در عمل، یک آبگریزی متوسط معمولا شامل وضعیتی ناپایدار از حالت Cassie-Baxter است ۲۷
- شکل ۶-۷. زاویه تماس ظاهری روی سطح با دو مقیاس زیری متفاوت ۲۸
- شکل ۶-۸. برداشت از دستگاه غشاء نازک : (a) با سطح صاف، (b) همراه با عملیات پنوماتیکی که منجر به تولید سطح زبر میشود ۳۰
- شکل ۶-۹. مفهوم عملیات SWIM (a) در حالت ابتدایی، قطره تنها با پستهای بلندتر تماس پیدا میکند. (b) در حالت تحت عمل، قطره با پستهای بالا و پایین تماس حاصل میکند ۳۰
- شکل ۶-۱۰. تغییر بین سوپرآبگریزی و سوپرآبدوستی یک فیلم پلی آمید الاستیک با ساختار شبکه مانند مثلثی. (a) قبل از دومحوری و یا بعد از تخلیه، زاویه تماس حدود ۱۵۱ درجه است. (b) وقتی که فیلم منبسط میشود زاویه تماس در حدود ۰ درجه است. (یعنی انتقال بازگشت پذیر از حالت سوپرآبگریز و سوپرآبدوست برای فیلم با انبساط دو محوری و تخلیه) ۳۱
- شکل ۶-۱۱. (a) وقتی که دما و pH تغییر میکند زوایای تماس بصورت بازگشت پذیر تغییر مینماید. (b) وابستگی زوایای تماس آب به دما و pH برای فیلمهای نازک (co- P(NIPAAm - AAc) ۳۲
- شکل ۶-۱۲. اشکال قطره آب روی فیلمهای نانورود SnO₂ که به روش بیان شده ساخته شده است. (a) قبل و (b) بعد از تابش UV. (B) : (a) و (b) به ترتیب نمای بالایی و عرضی عکس‌های FE-SEM از فیلمهای نانورود SnO₂ است که به روش بیان شده ساخته شده اند ۳۶
- شکل ۶-۱۳. الگو سازی و تنظیم فتوکاتالیستی مرطوب شوندگی سطح از طریق تابش نوری به نانوذرات تیتان اصلاح شده ۳۷
- شکل ۶-۱۴. نمای شماتیک فرایند استفاده شده جهت تنظیم زاویه تماس. این شکل مراحل مختلف رفتار مرطوب شوندگی را نشان میدهد: (a) سطح نانولوله، (b) سوپرآبگریزی پس از انجام اصلاحات، (c) انقطاع زنجیره لایه آلی که از تابش UV ایجاد شده و (d) ایجاد نهایی مرطوب شوندگی کامل ۳۸
- شکل ۶-۱۵. کنترل مرطوب شوندگی نانووایرهای اکسید سیلیکون با انتهای PFTS به عنوان تابعی از زمان فرار گرفتن در معرض تابش UV ۳۹
- شکل ۶-۱۶. قاعده EWOD. تحت اعمال ولتاژ قطره روی سطح پخش میشود ۴۰
- شکل ۶-۱۷. اصول عملیات لنزهای مایع Varioptic بر اساس قاعده EWOD. (a) انتش قطع شده و پرتوها و اگرا هستند. (b) انتش اعمال شده و پرتوها همگرا هستند ۴۱
- شکل ۶-۱۸. دو مدل لنز تولید شده توسط Varioptic ۴۲
- شکل ۶-۱۹. پاسخ منشور به ولتاژ اعمال شده به هر پایه ۴۲
- شکل ۶-۲۰. نمای سلول تصویری مایع در صفحه فلورسنتمی که در دانشگاه Cincinnati تولید شده است ۴۳
- شکل ۶-۲۱. تنظیم کلی میکروسیستم EWOD برای جابجایی میکروقطره ها. (a) هیچ ولتاژی به الکترود اعمال نشده است (b) ولتاژی به الکترود سمت راست اعمال شده است ۴۴
- شکل ۶-۲۲. قاعده Lab_on_chip برای آنالیز اسپکترومتری جرمی MALDI که بوسیله Garrell توسعه داده شده است ۴۶
- شکل ۶-۲۳. عکس SEM از نانوساختارهای سیلیکونی مورداستفاده در مرطوب شوندگی الکتریکی. (B) مرطوب شوندگی کلی از طریق مرطوب شوندگی الکتریکی قطره سیلکولپنتانول روی سطح نانو ساختاری یک e-beam : (a) هیچ ولتاژی اعمال نشده (b) مرطوب شوندگی کلی تحت اعمال ولتاژ 50V ۴۷
- شکل ۶-۲۴. بازگشت پذیری پدیده EWOD روی سطح سوپرآبگریز از طریق غوطه وری قطره آب ۴۸
- شکل ۶-۲۵. عکس SEM نانووایرهای سیلیکونی که روی ویفر سیلیکونی (پوشش داده شده با لایه نازکی از طلا به ضخامت 50nm در 500°C) رشد کرده است. (a) P=0.4 T (b) P=0.1 T ۴۹
- شکل ۶-۲۶. EWOD بازگشت پذیر که روی قطره ریخته شده روی سطح نانووایرهای سیلیکونی آبگریز مشاهده شده. (a) هیچ ولتاژی اعمال نشده است. (b) ولتاژ 150 Vrms (f= 1 KHz) اعمال شده. (c) انتش قطع شده و قطره به حالت ابتدایی خود برگشته است ۵۰

فصل ۳ روشهای ساخت سطوح سوپرآبگریز

| | |
|---|----|
| شکل ۱-۳. توزیع اندازه با شدت ذرات سیلیکا در محلول ۱-۵ | ۱۵ |
| شکل ۲-۳. عکسهایی از یک قطره آب ایستا ۵ میکرومتری بر روی سطوح پنه (a) تنها با محلول اتانول از هیدرولیز HDTMS اصلاح شده (b) با سیلیکاصل و محلول اتانول از هیدرولیز DTMS اصلاح شده است. | ۵ |
| زاویه تماس آب به ترتیب 123° و 151° است | ۵۷ |
| شکل ۳-۳. میکروگرافهای SEM از (a) سطح پنهای اصلاح نشده و (b) سطح پنهای اصلاح شده با سیلیکاصل | ۲ |
| شکل ۳-۴. عکس AFM از سطح پنهای اصلاح شده با سیلیکاصل | ۲ |
| شکل ۳-۵. شماتیک تشکیل فیلم خود تجمع بر روی سطح با HDTMS | ۲ |
| شکل ۳-۶. عکسهای FE-SEM از فیلمهای رشته ای (a) PVA خالص و (b) FPVA (a') و (b') تصاویر بزرگنمایی شده شکلهای (a) و (b) هستند | ۲ |
| شکل ۳-۷. عکسهای FE-SEM از فیلمهای رشته ای (a) PVA/ZnO و (b) FPVA/ZnO. شکلهای ضمیمه شده در داخل تصاویر مربوط به پروفایلهای قطرات آب روی فیلمها هستند. (a') و (b') تصاویر بزرگنمایی شده شکلهای (a) و (b) هستند | ۲ |
| شکل ۳-۸. عکسهای FE-SEM از فیلمهای رشته ای (a) ZnO و (b) FZnO. شکلهای ضمیمه شده در داخل تصاویر مربوط به پروفایلهای قطرات آب روی فیلمها هستند. (a') و (b') تصاویر بزرگنمایی شده شکلهای (a) و (b) هستند | ۲ |
| شکل ۳-۹. داده های XPS که از فیلمهای رشته ای (a) PVA/ZnO (b), FPVA (c), PVA (d), FZnO (e) و ZnO (f) گرفته شده است | ۲ |
| شکل ۳-۱۰. عکس ضمیمه شده در تصویر، پروفایل مربوط به قطرات آب روی سطح فیلها است | ۲ |
| شکل ۳-۱۱. عکسهای AFM از نمای بالایی و پروفایلهای برش عرضی در طول مسیری مشخص از (a) فیلمهای مسطح ZnO و (b) فیلمهای رشته ای FZnO | ۲ |
| شکل ۳-۱۲. میکروگرافهای SEM با بزرگنمایی کم از (a) رشته پنهای ای سلولوزی و (b) PTFE نشست داده شده بر روی رشته پنه و (c) میکروگراف SEM با بزرگنمایی زیاد که مورفولوژی گرانولی و ساختار فیلم PTFE را نشان میدهد | ۲ |
| شکل ۳-۱۳. FTIR از PTFE نشست داده شده بر روی رشته پنهای ای سلولوزی با استفاده از PLD | ۲ |
| شکل ۳-۱۴. اسپکترا EDX از (a) پایه پنه ای pristine, (b) فیلم PTFE که روی یک پایه پنه ای به روش PLD نشست داده شده است | ۲ |
| شکل ۳-۱۵. عکس از یک قطره آب که روی یک پایه پنه ای پوشش داده شده با PTFE قرار گرفته است | ۲ |
| شکل ۳-۱۶. دیاگرام سیستماتیک از روش IAD | ۲ |
| شکل ۳-۱۷. پروفایلهای زمانی در تجزیه فتوکاتالیستی Rhodamine-B متصل شده بر روی TiO_2/PTS تحت تابش اشعه UV محتوای TiO_2 در (a) برابر 6.0×10^{-4} و در (b) برابر 10^{-2} و در (c) برابر 3.0×10^{-3} درصد وزنی است | ۲ |
| شکل ۳-۱۸. تصاویر قطرات آب مشاهده شده بر روی پایه (a) صفحه متخلخل تفلون (b) صفحه کوارتز | ۲ |
| شکل ۳-۱۹. تغییر در زاویه تماس آب بر روی TiO_2/PTS تحت تابش اشعه UV. محتوای TiO_2 در (a) برابر ۰ در (b) برابر 6.0×10^{-4} و در (c) برابر 10^{-2} درصد وزنی است | ۲ |
| شکل ۳-۲۰. مکانیزم خود پاک کنندگی و بازیابی خاصیت سوپر آبگردی بر روی TiO_2/PTS با محتوای TiO_2 برابر 6.0×10^{-4} % وزنی | ۲ |

۸۰

| | |
|--|---|
| شکل ۴-۱. SEM از لپی استرهای (a) c_{PF} و (b) $c_{PF} \mu$. تصاویر اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس آب: (c) پیشرفت بر روی c_{PF} , (d) پیشرفت بر روی c_{PF} , (e) پیشرفت روی c_{PF} و (f) پیشرفت روی $c_{PF} \mu$ | ۲ |
| شکل ۴-۲. (a) پدیده پیشرفت روی c_{PF} , (b) پدیده پیشرفت روی c_{PF} و (c) پدیده پیشرفت روی $c_{PF} \mu$ | ۲ |
| شکل ۴-۳. برگ نیلوفر آبی | ۲ |
| شکل ۴-۴. تصویر اسکن لیزر میکروسکوپی برگ نیلوفر آبی | ۲ |
| شکل ۴-۵. مدل خود تمیز شوندگی | ۲ |
| شکل ۴-۶. تصویر LSM اسپری لوتوس روی شیشه | ۲ |
| شکل ۴-۷. اندازه ذره پخش شده | ۲ |
| شکل ۴-۸. کاستن چسبندگی سطح | ۲ |
| شکل ۴-۹. خالی کردن سطح | ۲ |
| شکل ۴-۱۰. نمای الکترون میکروگراف از ساختمان نانو یک نمونه قالب گیری شده با HDPE | ۲ |
| شکل ۴-۱۱. پخش المتنهای لایه های ریز پلمری با XPS | ۲ |

چکیده

خواص مرطوب شوندگی سطوح سوپر آبگریز توجه بسیار وسیعی را جهت انجام تحقیقات به خود معطوف ساخته است. یک قطره آب بر روی چنین سطوحی به شکل یک ذره مروارید مانند کاملاً کروی در می‌آید. مواد سوپر آبگریز به صورت قابل توجهی قابلیت استفاده گستردۀ در موارد مختلف را دارا هستند. از این مواد می‌توان در سطوح خود پاک کننده و پارچه های کاملاً ناتراوا تا تجهیزات جابجا کننده انرژی با هزینه کم استفاده کرد. به هر حال اصلاح رفتار دینامیکی قطره مایع و مخصوصاً خصوصیات مرطوب شوندگی سطوح جزء مسائل بحث بر انگیز کنونی است.

در ابتدای این مجموعه به معرفی سطوح سوپر آبگریز پرداخته شده و تکنیکهای ساخت این سطوح به صورت اجمالی بررسی شده، پس از آن تعدادی از تکنیکها تغییر سوپر آبگریزی مورد بحث قرار گرفته است، در فصل سوم روشهای ساخت سطوح سوپر آبگریز به صورت مفصل ارائه شده و در نهایت به بررسی اثر لوتوس با ویژگی آبگریزی عالی پرداخته شده است.